PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-117871

(43) Date of publication of application: 25.04.2000

(51)Int.CI.

B32B 7/02 A01G 7/00 A01G C23C 14/08 C23C 14/14

(21)Application number: 10-288385

(71)Applicant: SUZUTORA:KK

(22)Date of filing:

09.10.1998

(72)Inventor: MANABE KATSUHIDE

SUZUKI MASAYUKI

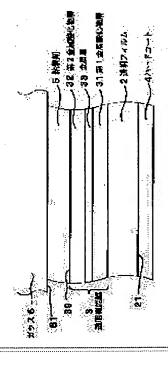
SUZUKI TOSHIKAZU

(54) SELECTIVE LIGHT TRANSMITTING FILM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a selective light transmitting film high in visible light transmission and the barrier function of ultraviolet rays and infrared rays and low in surface electric resistance.

SOLUTION: A selective light transmitting film consists of a transparent film 2 and a transparent function film 3 obtained by successively sputtering a first metal oxide layer 31, a metal layer 33 and a second metal oxide layer 32 on the transparent film 2. The first and second metal oxide layers 31, 32 of the transparent function film comprise ZnO type metal oxide and the metal layer 33 comprises either one of Ag, Au, Pt and Pd.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] In the selection light transmission film which consists of a bright film and transparence functional film obtained by carrying out sputtering of the 1st metal oxide layer, a metal layer, and the 2nd metal oxide layer one by one on this bright film It is the selection light transmission film characterized by for the 1st metal oxide layer and the 2nd metal oxide layer in the above-mentioned transparence functional film consisting of a ZnO system metallic oxide, and on the other hand the above-mentioned metal layer consisting of any one or more sorts of metals of Ag, Au, Pt, and Pd.

[Claim 2] It is the selection light transmission film characterized by the above-mentioned ZnO system metallic oxide being any one or more sorts of ZnO-1-30wt%In 2O3, ZnO-0.5-20wt%Tl 2O3, ZnO-0.5-20wt%aluminum 2O3, and ZnO-0.5-20wt%Ga 2O3 in claim 1.

[Claim 3] The selection light transmission film characterized by giving the rebound ace court for surface protections to the outside surface of the above-mentioned bright film in claim 1 or 2.

[Claim 4] The selection light transmission film characterized by giving the binder to the outside surface of the above-mentioned transparence functional film in any 1 term of claims 1-3.

[Claim 5] It is the selection light transmission film characterized by the above-mentioned selection light transmission film being a covering film for agricultural-products training in any 1 term of claims 1-4. [Claim 6] It is the selection light transmission film characterized by the above-mentioned selection light transmission films being a heat ray and an ultraviolet-rays electric shielding film in any 1 term of claims 1-4. [Claim 7] It is the selection light transmission film characterized by the above-mentioned selection light transmission film being an antistatic film in any 1 term of claims 1-4.

[Claim 8] It is the selection light transmission film characterized by the above-mentioned selection light transmission film being an electromagnetic wave shielding film in any 1 term of claims 1-4.

[Translation done.]

(19)日本国特許/广(J P)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出版公開等号 特開2000-117871

(P2000-117871A) (组)公開日 平成12年4月25日(2000,4.25)

(51) lotCL'		独别 起导		FI				├ ─── }*(字书)
B82B	7/02	108		B32B	7/02		108	3B033
A01G	7/00	601		A01G	7/00		801C	2B029
Auro	9/14				9/14		·	4F100
B32B	7/10			B32B	7/16			4K029
2000	9/00				9/00		A	
	-,		多空間求	未辞求 閉る	で理の數 B	OL	(全10頁)	是贫民仁統人

(21)出票#号	传展平10-288385	(71) 出票人		
(22) (HINE) H	平成10年10月9日(1998.10.9)		株式会社教育 强如原播游市新町361	8-30
(22) Miletin	-Pare I vott a ti dame mes	(72)発到者	演彰 唐英 曼如某権郡市讽刺36	
		(72)発明者	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		(72)発現在	鈴木 較和 受到原務和市委可38	
•		(74)代别人	100079142	
			李祥 被首 计操作	(外1名)
			·	

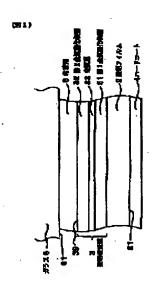
景義官に載く

(54) 【発明の名称】 遊択光透過フィルム

(57)【菱钓】

【課題】 可視光の透過率が高く、無外線、赤外線の遮 被機能が高く、かつ表面電気抵抗が低い選択光透過フィ ルムを提供すること。

【解決手段】 透明フィルム2 と、該透明フィルム2 の上に第1金原配化物層31,金原層33,第2金属配化物層32を解次スパッタリングすることにより得られる透明機能限3とからなる選択光透過フィルム1.透明機能限3における第1金原配化物層31及び第2金属配化物層32はZnO系金属配化物がらなり、一方金属層33はAg. Au, Pt, Pdのいずれが1種以上の金属からなる。



【特許請求の範囲】

[請求項 1] 法明フィルムと、該法明フィルムの上に第1金属酸化物層、金属層、第2金属酸化物層を順次スパッタリングすることにより得られる法明統能既とからなる選択光法過フィルムにおいて、上記法明機能既における第1金属酸化物層及び第2金属酸化物層はZnO系金属酸化物からなり、一方上記金属層はAE、Au、Pt、Pdのいずれか1種以上の金属からなることを特数とする選択光法過フィルム。

【請求項2】 請求項1 において、上記2 n O 系金原酸 化物は、2 n O - 1 ~ 3 D w t % I n 203、2 n O -D. 5 ~ 2 D w t % T 1 2 O 3、2 n O - D. 5 ~ 2 D w t % A 1 2 O 3、2 n O - D. 5 ~ 2 D w t % G a 2 O 3 の いずれか - 種以上であることを特徴とする選択光途過フィルム。

[諸求項3] 請求項1又は2において、上記途明フィルムの外表面には、裏面保護用のハードコートが施されていることを特徴とする選択光透過フィルム。

【請求項4】 請求項1~3のいずれか一項において, 上記法明機能関の外表面には、粘着剤が施されていることを特徴とする選択光透過フィルム。

【請求項 5】 請求項1~4のいずれが一項において, 上記選択光速週フィルムは、最作物育成用接覆フィルム であることを特徴とする選択光速週フィルム。

(諸求項6) 諸求項1~4のいずれか一項において、 上記選択光速遊フィルムは、熱線、常外額遮蔽フィルム であることを特徴とする選択光速過フィルム。

【請求項7】 請求項1~4のいずれか一項において、 上記選択光法過フィルムは、帝電防止フィルムであることを特徴とする選択光法過フィルム。

【請求項 8】 請求項 1 ~ 4 のいずれか ― 項において, 上記選択先達遊フィルムは、電磁波 シールドフィルムで あることを持致とする選択先達過フィルム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【技術分野】 本発明は、特定の波長の光のみを透過させる る選択光透過フィルムに関する。

[0002]

【従来技術】従来より、特定の波長の光のみを透過させる選択光遠週技術として、特開昭54-30743号公報に開示されている選択光遠週散がある。該選択光遠週 関は、2層の酸化チタン層とその中間に銀の層とをそれぞれ光学的に平行に有し、かつ実質的に遠明な茎材層を有する。上記酸化チタン層は、厚さ500A(オングストローム)~1200A、展折率2、2~2、4である。また、上記銀の層は、厚さ100A~300Aである。これにより、上記選択光遠週陳は、可視光のうち特定の波長帶の光をできるだけ遠週せしの、それ以外の光は反射することができる。

[0003] また、特開平8-48545号公報には、

低反射無線反射ガラスが開示されている。該低反射無線 反射ガラスは、ガラス薬材上に第1層として達明金属酸 化物限、第2層として金属膜または金属酸化膜、第3層 として透明金属酸化物限、第4層として空素金属空化物 限をスパッタリング法により順次接層させたものであ る。これにより、日射速蔵性能を推垮しつつ、ガラス薬 板側の可視光反射率を抑えている。

[0004]

【解決しようとする課題】しかしながら、上記従来の選択光遠辺技術には、紫外線、赤外線の速破機能は向上するものの、その反面可視光の透過率も低下してしまうという問題がある。

【0005】本発明は、かかる従来の問題点に鑑みてなされたもので、可視光の透過率が高く、烘外線、赤外線の連載機能が高く、かつ表面電気括抗が低い選択光速過フィルムを提供しようとするものである。

[0005]

【課題の解決手段】結求項1に記載の発明は、透明フィルムと、該透明フィルムの上に第1金属酸化物局、金属局、第2金属酸化物局を摂次スパッタリングすることにより得られる透明機能膜とからなる選択光透過フィルムにおいて、上記透明機能膜における第1金属酸化物層及び第2金属酸化物層はZnO系金属酸化物からなり、一方上記金属層はAg、Au、Pt、Pdのいずれか1種以上の金属からなることを特徴とする選択光透過フィルムにある。

【00.07】 本発明において最も注目すべきことは、上記第1金属酸化物理及び第2金属酸化物理は2 nの余金 原酸化物からなり、一方上記金属層はA e、A u、P t、P d のいずれか1 種以上の金属からなることである。なお、上記透明フィルムとしては、例えばポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ウレタン、アクリル、或いはフッ衆フィルムを用いる。

【0008】次に、本発明の作用効果につき説明する。 上記第1金属酸化物層及び第2金属酸化物層は2n 0系 金嫁酸化物からなり、一方上記金属層はAg, Au, P t、Pdのいずれか1種以上の金属からなる。そのた め、上記第1金属酸化物層及び第2金属酸化物層で圧折 された太陽光線が、上記第1金属酸化物層及び第2金属 酸化物層と金属との界面で反射したり、透過したりする 現象が生じる。そして、可視光を挟んで揺。 長波長であ る紫外光と赤外光の反射は大きくなり。可視光のみが透 過する。即ち、上記選択光速過フィルムは、例えば、衆 外光表 9 0 %以上。赤外光表 7 0 %以上速歇し,可视光 を約80%透過するという効果を発揮する。また。上面 層である第2金属酸化物層が非常に違いため。 その下層 である金属層の金属特性が現われ、表面電気抵抗が例え は数Ω/ο m2~5 ΩΩ/ο m2程度と低い。それ故。上 記選択光逸過フィルムは電視波シールド概能をも有す

【ロロロ9】以上のごとく、本発明によれば、可視光の 透過率が高く、無外線、赤外線の遮蔽機能が高く、かつ 表面電気抵抗が低い選択光透過フィルムを提供すること ができる。

【0010】次に、請求項2に記載の発明のように、請求項1において、上記 Zn O系金属酸化物は、Zn O-1~30 w t % In 203、Zn O-0、5~20 w t % Al 203、Zn O-0、5~20 w t % Al 203、Zn O-0、5~20 w t % G e 20 3のいずわか一種以上であることが好ましい。この場合には、特に、スパッタリング効率が高く、透明性の高い限が得られ良い。

【0011】なお、上記スn0-1~30wt%1n2 03とは、スn0(酸化無鉛)系金属酸化物全体に占める1n203の割合が重量比で1~30%であることを示す。即ち、スn0-1~30wt%1n203は、スn070~99wt%と1n2031~30wt%からなる。また、スn0-0、5~20wt%T1203、スn0-0、5~20wt%A1203、スn0-0、5~20wt%Ga203についても同様の食味内容を示す。

【0012】 ZnO-1~3 Owt% In203において、上記 In203 (酸化インジウム) の割合が 1wt% 未選の場合には、分散性に痛りが出て、均一性の良い既が得られないおそれがある。一方、上記 In203の割合が30wt%を超える場合には、ZnOの機能が提なわれ、既実が悪くなるおそれがある。

【0013】また、ZnO-0.5~20wt%Tl2の3において、上記Tl203(酸化タリウム)の割合が 0.5 wt%未満の場合には、Tl203の添加効果が現れず、ZnOの半導体の性質が充分に発揮されないおそれがある。一方、上記Tl203の割合が20wt%を超える場合には、Tl203の特性が大きく扱われすぎ、ZnOの特性が現れないおそれがある。

【0014】また、ZnO-0、5~20wt%Al2の3において、上記Al2O3(酸化アルミニウム)の勢合がの、5wt%未満の場合には、ZnOの半導体の性質が充分に発揮されず、また、映質も低下するおそれがある。一方、上記Al2O3の割合が20wt%を超える場合には、ZnOの映質に変化を及ばし、ZnOの特性が損なわれるおそれがある。

[0015]また、ZnO-0.5~20w1%Ge203において、上記Ge203(強化がリウム)の割合が0.5 w1%未満の場合には、Ge203の添加効果が現れず半導体の性質が充分に発揮されないおそれがある。一方、上記Ge203の世質が大きく現れ、ZnOの特性が現れず、選択先達過限としての機能が極端に減少するおそれがある。

【00 16】次に、諸求項3に記載の発明のように、上記透明フィルムの外表面には、表面保護用のハードコートが施されていることが好ましい。上記ハードコート

は、例えばロV(紫外線)硬化酸脂。シリコン系熱硬化 酸脂を用いる。これにより、上記透明フィルムの表面を 保護することができ、上記選択光透過フィルムに傷が付 くことを防止することができる。

【00-17】次に、該求項4に記載の発明のように、上記法明機能限の外表面には、私名利が施されていることが好ましい。なお、上記私名利としては、アクリル、シリコン、ウレタン等を用いる。これにより、上記選択光法適フィルムをガラス等に容易に貼るすることができる。

【0018】次に、請求項5に記載の発明のように、上記選択光遠過フィルムは、農作物育成用線限フィルムとして用いることもできる。この場合には、上配農作物育成用線取フィルムにより、例えば建立を作製した場合、湿室内には可視光が多く透過すると共に、無外光、赤外光の大半が遮蔽される。そのため、退室内の植物の炭酸層化作用を促進し、植物育成、果実の収穫に効果があると共に、温室内の湿度上昇が抑制されるため、作業環境も改善される。

【0019】次に、辞求項 6に記載の契明のように、上記選択光透過フィルムは、熱線、紫外線速放フィルムとして用いることができる。これにより、上記選択光透過フィルムの内側の温度上昇を抑制することができる。

【0020】次に、請求項フに記載の発明のように、上記選択光透過フィルムは、帯電防止フィルムとして用いることができる。これにより、例えばテレビ画面等が電飲が含まりやすい部分に上記選択光透過フィルムを配置することにより、その帯電を防止することができる。

【0021】次に、請求項8に記載の発明のように、上記選択光透過フィルムは、電磁波シールドフィルムとして用いることができる。これにより、例えばテレビ画面等に上記選択光透過フィルムを設置することにより、発射される電磁波を遮蔽することができる。

[0022]

【発明の実施の形態】実施形態例1

本発明の実施形態例にかかる選択光透過フィルムにつき、図1を用いて設明する。本例の選択光透過フィルム1は、図1に示すごとく、透明フィルム2と、応透明フィルム2の上に第1金属酸化物層31、金属層33、第2金属酸化物層32を損汰スパッタリングすることにより得られる透明機能膜3とからなる。

【0023】上記遠明機能跌3における第1金属酸化物層31及び第2金属酸化物層32はZn0-2.0wt%Ga2O3からなり、一方上記金属層33はAg金属からなる。上記第1金属酸化膜31及び第2金属酸化膜32は、共に誤厚が200人(オングストローム)であり、上記金属層33は、既厚が100人である。

【0024】また、上記途明フィルム2の外表面21には、表面保護用のハードコート4が施されており、上記 法明供能限3の外表面39には、粘着剤5が施されてい

る。上記選択光速週フィルム1は、図1に示すごとく、上記粘塞割5により上記透明機能限3の外表面39をガラス表面61に容響させた状態でガラス6に貼巻して使用する。上記ハードコート4は、アクリル系第外線硬化樹脂を用いている。また、上記粘塞割5としては、アクリル系粘塞割を用いる。

【ロロ25】次に、本例の選択光透過フィルム1を製造

するに当っては、まず通明フィルム2の上に、 ZnO-2、 Dwt %Ge 2O3、 A ε金属、 ZnO-2、 Dwt %Ge 2O3を順次スパッタリングする。 この時のスパッタリング条件を、表1に示す。

[0025] [表1]

(長1)

18217				
	第1金属酸化物層	金属層	第2金集融化物度	
村村	Zn0-2%Ga_0,	Ag	ZnO-250a,0,	
チャンパー内圧力	2×10 Torr	ZX 18"Tor	Z×10 Torr	
スパッタリング時間	19	2029	1#)	
印加爾廷	400V ·	300V	4007	
T	20A	SCA	£0A .	
スパラグリングゴス	Ar	Ar	Ar	

【0027】これにより、第1金属酸化物層31、金属層33、第2金属酸化物層32からなる透明機能概3を上記透明フィルム2上に形成する。次いで、上記透明フィルム2におけるスパッタリング面と反対側の外表面21に、コンマコーターを用いてアクリル系常外線硬化機能を塗布する。次いで、該アクリル系常外線硬化機能を、出力2kwの紫外線ランプを10秒間照射して硬化させることにより、ハードコート4を形成する。

【0028】次いで、上記透明機能膜3の外表面39に 粘金利5をコンマコーターにより途布し、140℃で1 分間加熱硬化し、上記選択光透過フィルム1を得る。次 いで、図1に示すごとく、ガラス5に上記粘촉利5を介 して選択光透過フィルム1を貼촉する。

【0029】次に、本例の作用効果につき説明する。上記第1金属酸化物層31及び第2金属酸化物層32はZnO-2.0w1%Ga2O3からなり、一方上記金属層33はAg金属からなる。そのため、上記選択光透過フィルム1は、染外光と赤外光を充分に速蔽し、かつ可視光のみを多く透過することができる。

(0030]即ち、本例にかかる上記選択先遠週フィルム1は、独外光、赤外光を70%以上遮蔽し、可視光を約80%透過する。また、表面電気抵抗が約200/cm2と低い、それ故、上記違訳光遠週フィルム1は電磁波シールド鉄線をも有する。

【0031】また、上記透明フィルム2の外表面21には、ハードコート4が施されているため、上記透明フィルム2の外表面21を保護することができ、上記選択光透過フィルム1に臨が付くことを妨止することができる。また、上記透明機能期3の外表面39には、粘条割5が施されているため、上記選択光遠過フィルム1をガラス6に容易に貼ますることができる。即ち、上記選択光遠過フィルム1をガラス6に容易に貼ますることができる。即ち、上記選択光遠過フィルム1をおで

[0032] 実施形態例2

本発明にかかる選択光透過フィルムを、農作物育成用被

でフィルムとして使用した例である。本例の選択先達過フィルム1は、透明フィルム2としてポリエステルフィルムを用いた点。粘着割ちの代りにアクリル系保護既を施し、ハードコート4を施さない点を除いて、実施形態例1の選択先達過フィルム1と同様の構成である。即ち、上記選択光達過フィルム1は、188μmの透明フィルム2に、上記実施形態例1に示した透明機能限3が形成されている。

【0033】この選択先達過フィルム1からなる象作物育成用被限フィルムを用いて、温室を作製した、この、温室内において、本例の選択光達過フィルム1による常外光、赤外光、及び可提光の遠過率を測定した。

【ロロ34】その結果、焼外光の透過率は約5%、赤外光の透過率は約30%と低かった。これに対し、可視光の透過率は約30%と高かった。即ち、温室内には可視光は多く透過し、焼外光、赤外光の大半が遮蔽されることが分かる。

【0035】また、実際の植物育成、果実の収穫にも効果があった。これは、可視光が効率的に透過することにより、温度内の植物の裏の表面温度が異常に高くなることを抑え、植物の炭酸同化作用を促進していることを示している。また、特に真場における温度内の温度上昇が抑制されるため、作業環境も改善された。

[0035] 実施形態例3

本例は、選択光透過フィルムを、窓ガラスには書する熱 編、紫外線速蔵フィルムとして使用した例である。本例 の選択光透過フィルム1は、透明フィルム2として50 μmのPET (ポリエチレン・テレフタレート) フィル なを用いたこと以外は、実施形態例1と同様の構成であ る。本例の選択光透過フィルム1を、建物の簡値窓ガラ ス全面に貼りつけたところ、室辺を5~5℃を下させる ことができた。これにより、室内への無線の侵入を効率 良く抑制することができ、直場における空間効率が上が りエネルギーの節的が可能となる。

【0037】実施形紙併4

選択光遠辺フィルムを帶電的止フィルム及び電磁波シールドフィルムとして、テレビ画面に貼まして使用した例である。上記選択光遠辺フィルム1は、逸明フィルム2として25μmのPMM(ポリメタメチルアクリレート)フィルムを用いたこと以外は、実施形態例1と同様の構成である。ただし、粘・割はテレビ画面の周辺部のみ、或いは部分的にのみ望布してある。これにより、協電性を有する透明機能群がテレビ画面に直接接して静電気を除去することができる。更に効果的に静電気除去を除去すべく、上記選択光遠週フィルムの上記透明機能群からアースを引き出してある。

【0038】 CRTテレビは、電子銃によって蛍光管を 光らせて映像を現出している。そのため、テレビ画面に おけるガラス表面には静電気が溜まりやすく、また、電 磁波も出やすい。そこで、上記のごとく、上記選択光速 週フィルム1をテレビ画面に貼るして使用したところ、 テレビ画面における帯電は殆どなくなり、また、テレビ 画面から発生する電磁波の漏洩も辺少した。 【0039】また、本例によれば、上記選択光速過フィルムがガラスの保設を助止する機能も有し、万一テレビが衝撃等で破損した場合にも、ガラスの保設が小さく安全性が保たれる。また、これらの効果は、テレビ画面のみならず、CRT式のパソコン画面においても得ることができる。

【0040】実験制1

本例は、4種類の選択光遠過フィルムについて、各遊長における光の遠過率、反射率を測定した例である(図2~図5)。即ち、表2~表5に示す構成の試料 1、試料 2、試料 3、試料 4の選択光遠過フィルムにおける、波 長250nm~2600nmの光の遠過率、反射率を測定した。測定結果を図2~図5に示す。なお、図2~図5において、符号Tは透過率、符号Hは反射速を意味する。

[0041] [表2]

(表2)

試料1

	林林	護摩
透りフィルム	ポリエステル	25#m
第1金额触化物器	ZnOX	150A
全国用	AR	50A
第2金属股化物層	ZnO系	TEDA
ハードコート	丁列。高架外轉碳化樹用	10A.

[0042]

[表3]

(長3) 財務2

	村料	表挥
透明フィルム	ポリエステル	25 ji m
第1金属耐化物质	ZnO系	150A
全里原	Ag	65Å
第2金属於化物层	ZnO系	750A
ノソードコート	ア列基英常外算硬化樹田	AOF

[0043]

[表4]

(養4) 賦料8

	材料	試算
透明フィルム	ポリエステル	50 µ m
第1金融融化物理	ZnOA	150A
金属層	Ag	BOA
第2金属酸化物理	2元0系	150A
ンードコート	_	_

[0044]

[表5]

(表5)

22 Ω/cm

19Ω/cm²

84444		
	料料	医草
透明フィルム	ポリエステル	75 µm
第1金票础化柏厝	ZnO某	150A
金周用	Ag	100A
第2全國發化物層	Zn0番	150▲
ハードコート		_

【0045】また、各試料における可視光の透過率、表面電気括抗についても測定した。その結集を表ちに示す。

[0045]

(表6)

(長6)

世界3

함께4

	可視先週選率	表面電気能拡
批料1	77. 5%	78Ω/cm²
試料2	78. 2%	24 Ω /pm²

78. 0%

67, 5%

【0047】まず、図2~図5、及び表2~表5より、 無外光及び赤外光が大幅に遮蔽され、一方、可視光はフ 0~80%透過しており、選択光速過の棟図が明確に現 れていることが分かる。また、赤外光の長速長側は金属 層が厚くなると反射室が大きくなることが分かる。ま た、表5より、可視光速過率は金属層の秩厚が溶い方が 高く、金属層が厚くなるほど低くなることが分かる。ま た、表面を依括抗も同様の傾向を示し、金属膜が厚いぼ ど抵抗が小さくなる。

[0048] 実験例2

果を図6~図13に示す。

本例は、4種類の選択光速過フィルムについて、4周波数における電磁波のシールド状況を測定した例である(図6~図13)。上記4種類の選択光速過フィルムは、実験例1で使用した試料1、試料2。試料3、試料4(表2~表5)を用いた。なお、比較のため、通常のポリエステルフィルムを用いた突試験を行なった。該空試験においては、試料に上記通常のポリエステルフィルムを用いた以外は、各試料と同条件で行なった。測定結

【0049】なお、図6~図13において、解離は電磁 波速蔽率(単位: dB)を表し、機能は周波数の値を表 す。また、図6~図9における符号Aは空試験における 電象シールドの値を示し、符号Bは各試料による概念シ ールドの値を示す。即ち、A-Bの数値が各周波数にお ける電気シールドの値を示している。また、図10~図 13において、符号Aは空試験における磁気シールドの 値を示し、符号Bは各試料による概念シールドの値を示 す。

【0050】図 6~図 1 3より、電気シールド効果は、 低周波数領域で 2 0~3 0 d B の非常に大きな値を示 し、高周波領域にいくほどシールド効果が小さくなる傾 向を示すことが分かる。また。 磁気シールド効果は3 0 ○~8 0 0 M H z 領域でその効果が大きいことが分か る。

[00.51]

【親明の効果】上述のごとく、本発明によれば、可視光の遠過率が高く、栄外線、赤外線の連蔽機能が高く、かつ表面電気括抗が低い遠沢光遠過フィルムを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施彩態例1における。選択光速過フィルムの 設期図。

【図2】実験例1における,試料1の選択光遠過フィルムの光遠過率,反射率を表す執図。

【図3】実験例1 における。試料2の選択光透過フィルムの光透過率。反射率を表す線図。

【図4】実験例1における。試料3の選択光遠過フィルムの光途過率。反射率を表す線図。

【図5】実験例1における。試料4の選択先通過フィルムの光速過速。反射率を表す線図。

【図6】実験例2における。試料1の選択光速過フィルムの電色シールド効果を表す線図。

【図7】実験例2における,試料2の選択光逸過フィルムの電気シールド効果を表す線図。

【図8】実験例2における、試料3の選択光遠週フィルムの最気シールド効果を表す線図。

【図9】実験例2における。試料4の選択光途過フィルムの電気シールド効果を表す映図。

【図10】実験例2における,試料1の選択光途過フィルムの磁気シールド効果を表す熱図。

【図 1 1】実験制 2における。試料 2の選択光速過フィルムの磁気シールド効果を表す線図。

【図12】実験例2における。試料3の違紋光途過フィルムの磁気シールド効果を表す線図。

【図13】実験例2における、試料4の選択光通過フィルムの選系シールト効果を表す鉄図。

【符号の説明】

1. . . 選択光速過フィルム

2. . . 透明フィルム

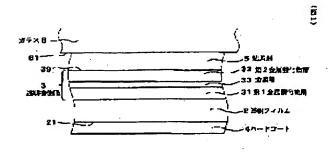
3. . . 透明機能膜,

31...第1金属酸化物层。

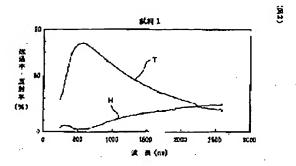
32.1.第2金属酸化物層,

33...金鳳眉,

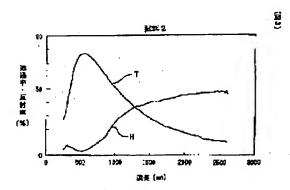
[図1]



[图2]

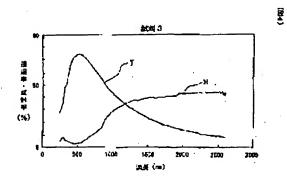


[図3]

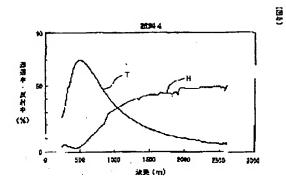


[図4]

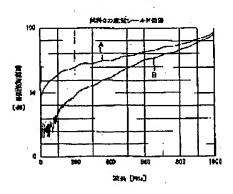
{図 7 }



(図5)

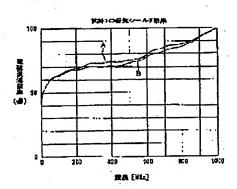


(Ø?)



(図10)

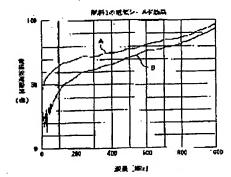
(2014)



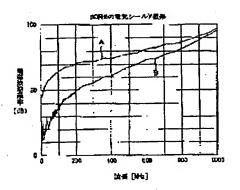
(Ø 6)

[図8]

(ZD6)



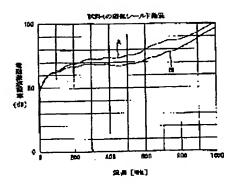
(₹8)



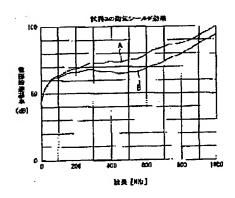
[図13]

図12]

(0013)



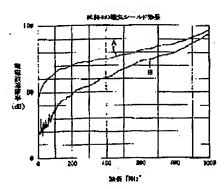
(周12)



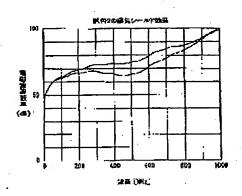
[図 g]

[211]

(100)



(211)



フロントページの続き

(51) Int.CI.7

짧여記号

FI C23C 14/08

14/14

F

z

テーマコート"(多考)

C23C 14/08

14/14

Fターム(参考) 28022 AA03 BA01 BA21 DA09 DA17 28029 EB02 E815 EC02 EC03 EC06

EC09 EC14 EC20

4F100 CB05 0B01 JD08 JD09 JD10

JG03

4K029 AA11 AA25 BA02 BA04 BA05 BA13 BA49 BA50 EB02 BC09

B000 GA03